# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-96374

@Int\_Cl.4

. . . .

識別記号

千

庁内整理番号

每公開 平成1年(1989)4月14日

C 23 C 14/34 H 01 J 37/305 H 01 L 21/285 8520-4K 7013-5C

S-7638-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

図発明の名称

スパツタリング用クラツドターゲツト材

**到特 願 昭62-251174** 

**20出 願 昭62(1987)10月5日** 

砂発 明 者 石 倉

神奈川県伊勢原市鈴川26番地 田中貴金属工業株式会社伊

勢原工場内

⑪出 顋 人 田中貴金属工業株式会

東京都中央区日本橋茅場町2丁目6番6号

社

# og in A

## 1. 発明の名称

スパッタリング用クラッドターゲット材

#### 2. 特許請求の範囲

# (産業上の利用分野)

本発明は、各工業分野において 消 膜 形成技術として、とりわけ半導体分野において I C 基板製造プロセスで 薄膜素子及び電極、配線などを形成する為のスパッタ法に用いるクラッドターゲット材の改良に関する。

(従来の技術とその問題点)

従来のスパッタリング用ターゲット材は、パッ

キングプレートにメタルボンディング材にて して使用している。しかしこの使用法ではタゲット材をバッキングプレートから取外して なことはむずかしいで、バッキングプレーの 共即ちターゲットを取外すことになり、その ではいかかったり、またターゲットがの にバッキングプレート側を にバッキングプレートの でがかかったりですが にがかかったりですが にがかかったがない にがかかったりですが にがかかったりであった。

そこで、ターゲット材をメタルボンディング材でパッキングプレートに接合するのをやめて、第1図に示す如くターゲット材1を環状の取付治具2を介してパッキングプレート3に直に接触はインシート3でのターゲット材1の冷却効果を上げる為、第2図に示す如くターゲット材1のの良がかいないで、第2図に示すなくターゲット材6とし、これので接合してクラッドターゲット材6とし、これの

C u 恭板 4 を第 3 図に示す如くパッキングプレート 3 に現状の取付金具 2 にて密着することが行われる。しかし C u 製パッキングプレートの場合、使用中にパッキングプレート 3 とクラッドターゲット材 6 の C u 恭板 4 とが圧着状態となり、使用後パッキングプレート 3 から取外すことが困難になるという問題点があった。

#### (発明の目的)

本発明は、上記問題点を解決すべくなされたもので、使用中に C u 基板がバッキングプレートに 然圧者されることがなく、使用後バッキングプレートから簡単に取外すことのできるスパックリン グ用クラッドターゲット材を提供することを目的 とするものである。

### (問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するための本発明の技術的手段は、クラッドターゲット材のCu基板の高純度品位を損なうことなく、即ち基板のCuの純度を99.7%以上とし、且つZn、In、Mn、Sb、Be、Ca、Cr、Te、Y、Nb、Mo、Ta、

Snの少なくとも1 極以上合計で100~3.000 近登 ppm添加したことを特徴とするものである。

#### (作用)

上記のように構成されたスパックリング用クラッドクーゲット材は、Cu基板の純度を99.7%以上としているので、良好な然伝導性によりパッキングプレート側からの冷却効果が十分である。またCu基板に前述の金属の少なくとも1種以上合計で100~3,000重量ppm添加しているので、Cuの拡散が抑制されると共に再結晶が高くなって、使用中にバッキングプレートと熱圧着されることがなくなる。

前述の金属の添加量を、少なくとも1種以上合計で100~3,000重量ppmとした理由は、100重量ppm 未満ではバッキングプレートとの無圧着を防止することができず、3,000重量ppmを超えると、熱伝導性が悪くなり、冷却効果が低下するからである。 (実施例)

本発明のスパッタリング用ターゲット材の実施 例を従来例と共に説明する。

下記の表の左欄に示す成分組成の材料より成る 直径152.0 mm、厚さ4.0 mmの第2図に示されるCu 基板4に、直径152.0 mm、厚さ1.0 mmの1 r より成 るクーゲット材1を、1 n のメタルボンディング 材5 にて接合して、スパッタリング用クラッドタ ーゲット材6 を得た。

#### (以下氽白)

		Cu基板の成分組成		バッキングブレート との圧萎の
		C u (%)	添加金属(ppm)	との圧着の 有無(個)
実施	<b>6</b> 4 1	99.9	Z n 300	0.
-	2	99.9	I n 500	<i>"</i>
•	3	99.8	M n 400, S b 1,000	
•	4	99.9	B e 200	•
-	5	99.9	C a 400	,
•	6	99.8	Cr300, Ni 300	"
•	7	99.9	Т е 300	,
•	8	99.9	Y 300	
-	9	99.9	N b 100, M o 400	~
•	10	99.8	S n 500	~
•	11	99.9	S b 400	
•	12	99.7	B e 1.000	"
•	13	99.9	C r 200	
-	14	99.8	N b 500	*
-	15	99.8	Z n 400, T e 600	*
•	16	99.7	S n 1.000, N b 300	,,
~	17	99.7	Y1,600, C r 400	"
従来	<b>84</b> 1	99.8	不純物tlt Pb.P.Se. S.Hg各々30ppm以下	9
•	2	99.9	不純物として Pb.P. Se. S. Hg各々10ppm以下	7

上記の表で明らかなように従来例1、2のクラ ッドターゲット材 6 は、バッキングプレート 3 と 圧着したものが10台のスパックリング装置中9台 と7台のスパッタリング装置で発見され、その圧 若したクラッドターゲット材 6 は、バッキングプ レート3から取外すことができず、バッキングブ レート3ごと取外して交換せざるを得なかった。 ー方、実施例のクラッドターゲット材 6 はバッキ ングプレート3と圧着するものが皆無であった。 これはひとえにクラッドターゲット材6のCu荘 板4~Zn、In、Mn、Sb、Be、Ca、 Cィ、Te、Y、Nb、Mo、Ta、Snの少な. くとも 1 種以上を合計で 100~3,000重量ppm添加 している為、Cu基板 4 のバッキングプレート 3 との熱圧者が防止されるからに他ならない。 (発明の効果)

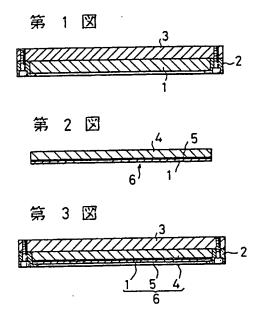
以上の説明で判るように本発明のスパッタリング用クラッドターゲット材は、 C u 基板の純度を99.7%以上としているので、 熱伝導性が良好で、バッキングプレート側からの冷却が効率良く行わ

れる。またCu基板に2n、In、Mn、Sb、Be、Ca、Cr、Te、Y、Nb、Mo、Ta、Snの少なくとも1種以上を合計で 100~3.000 重量ppm 添加しているので、Cuの拡散が抑制されると共に再結晶温度が高くなって、使用中にパッキングプレートと熱圧着されることがなく、使用後パッキングプレートから簡単に取外すことができるという効果がある。

# 4. 図面の簡単な説明

第1図は従来のスパックリング用クーゲット材をバッキングプレートに取付けた状態を示す断而図、第2図はスパッタリング用クラッドクーゲット材を示す断面図、第3図は第2図のクラッドターゲット材をバッキングプレートに取付けた状態を示す断面図である。

出願人 田中贷金属工类株式会社



1···ターケット材 4··· Cu 基板

6・・・クラッドターゲット材